⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

® 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-79919

֍Int Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号		②公開	昭和64年(1	989) 3月24日
. 5	/66 /704 /706		7350—5D 7350—5D 7350—5D				
5)	/706 /82		7350—5D	客查請求	未請求	発明の数 2	(全3頁)

、8発明の名称 磁気ディスクおよびその製造方法

②特 顧 昭62-238213

❷出 頤 昭62(1987)9月22日

砂発 明 者 久 保 田 隆 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

砂発 明 者 矢 野 亮 大阪府灰木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

砲発 明 者 若 居 邦 夫 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

砂発 明 者 尾 島 情 高 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

②出 願 人 日立マクセル株式会社 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

砂代 理 入 弁理士 梶山 佶是 外1名

明 雜 例

1. 売明の名称

母気ディスクおよびその製造方法

2.特許的水の箱明

- (1) 从体上に下地層および動戦性層が翻測された 磁気ディスタにおいて、強硬性液形成後に無処理 を行うことによって、下地圏会域を地磁性層中に 拡散・偏折させたことを特徴とする磁気ディスク。 (2) 上心下地震がCr. Cu, Mn. Mo, Si, Ta. Ti. V. Wから選ばれる金属または、そ の合金であることを特徴とする特許額次の範囲流 1 項起収の磁気ディスク。
- (3) 上記歯解性間が、CoまたはCoを主体とする合金からなることを特徴とする特許研究の範囲
 ③「明記載の触気ディスク。
- (4) 其体上に下地周を設け、終下地域上に強磁性 場を積弱することからなる磁気ディスクの製造方法において、前記機磁性層形成後に、強磁性周を 形成する物質の結晶研変態点以上の温度に開熱し、 その後、磁界中で冷却し、結晶研変態点を通過さ

せる磁界中冷却処理を行うことを特徴とする磁気 ディスクの製造方法。

8.強朝の詳細な説明

[産業七の利川分野]

本意明は磁気ディスクおよびその製造方法に関する。 男に詳細には、水焼明は磁気特性の改善された磁気ディスクおよびその製造方法に関する。 【従来の鉄術】

…般に、磁気ディスクの機な門板状態体上に簡 内盤化膜が形成された磁気記録媒体は、磁性層の 低化容易能がディスク川関方向に配向することに より、低れた磁磁変換特性が得られる。

このため、中布型ディスクでは、配性層形成的 に世界を印加して、磁化容易動を打閃力向に配向 させるなどの技術が用いられているが、高速度配 縁に適した媒体を形成する方法として心目されて いる氏や基料法。スペッタリング法などでは、上 記方法を用いることができない。

ー方、従来より、無性属形成後に、磁性層を形成する物質の結晶相変態点よりお温から磁界中で

-2-

特開昭64-79919(2)

冷却し、利表態点を通過させるという世界中冷却 処理(T.Sanbongi and T.Mitsu)、Journal of the Physical Society of Japan、Vol.18, No.3 p.p.1253、Sept.、(1963))によって、耐気関方 性を向手させることが検討されている。この方法 は、薄膜磁気ディスクに用いることが可能である が、高密度記録に適した耐気特殊は未だ得られていない。

[金明が解決しようとする問題点]

水発明は、上記誌来技術が持っていた解気特性がイナ分であることによる複雑変換特性の悪化を解決し、以て磁気特性に優れた磁気ディスクを関係することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明者らが設定にわたり広範な実験と試作を 続けた結果、特体上にCr. Cu. Mn. Mo. Si, Ta, Ti. V、Wから遺ばれる金属もし くはその合金からなる下池線を形成し、さらにC oを主体とする強硬性質を機関した後、熱島理を 行い、下地過金級を強張性限中に放棄・個折させ

- 3 -

本党明の製造方法によれば、Co基強磁性薄膜 ディスクを、結晶要够制度以上の最度で前加熱処 理を行う。前加熱処理はその後の磁界中冷却効果 を効さ切くするために、約品変態制度よりも約1 00℃以上高い制度で約0.5時間以上加熱する ことが打ましい。

・例として、Co-20mtx Ni合金を機磁性関とした場合、相変態を容易に起こすために有効とされる。700で以上の温度で1時間以上加熱し、一旦気温にまで冷却する前加熱処理を行い、熱質器を与えるのが呼吸しい。次いで、相変態を与えるのが呼吸しい。次いで、相変態が受け、内方向に向くように印加しながら、相変態が発了する場所以下の相較(例えば、光温)まで冷却するものである。このように処理すると、非しい歴界中冷却効果が得られる。

に述した、Coを15体とする強磁性線は、Co 単体の値に、Co-Ni、Co-Cr、Co-N i-Cr、Co-Ni-P、Co-P、Co-V、 Co-W、Co-Pt、Co-Ni-O、Coることにより、財気特性に優れた磁気記録能体が 得られることを発見した。 本発明は順かる知見に 基づき完成された。

前記熱処理は、強磁性層を形成する物質の結晶 相変態点以上の温度に加熱し、次いで所定の方向 を持つ確常中で冷却し、相変態点を通過させる磁 界中冷却処理を行うことにより行われる。

この処理により、Coを主体とする做破化合金は、相変機 [fcc相→hcp相] の際に、磁界印加力向に磁化移動動が配向するという誘導磁気 足力性を生する。さらに、上記処理によって、下地令國が強破性層中に依蔽して結晶粒界に個析し、破民の微細化に伴って、侵磁力が向上する。

結局相変態点とはCoまたはCo介金の最常大方称下れてPが開心立方格子子ででへ、あるいは、fecがhcPへ相変態する点のことであり、この時の温度を結結変調温度という。この温度は使用されるCoまたはCo介金に関行の値である。この結晶変質温度は実験を繰り返すことにより当まれたは容易に決定できる。

- 4 -

Ni-NTからなる。

これらの位置性何およびド地側は、真空深着止。 スパッタリング法。イオンプレーティング法、イ オンピームデポジション法、メッキ法等、何れの 方法によっても形成するができる。

また、上述して基体は、飲化制度や動点の高い ものが好ましく、ガラスやセラミック基板が使用 される。さらに、これら基板表面に同心円状のテ クスチャリング器を形成することにより、磁気及 方性を向上させることもできる。

[突盛例]

いか、実施例により木焼明を更に詳細に説明する。

医施伤 上

3. 5インチ格のガラスディスク基板上にCrからなるド地間(500人)及びCo-20mlxからなる強値特別(500人)をスパッタリング 注により順次積層した。次いで、このディスクを 真空構内に装填し、5×10-7 Torrに真空排災 した後、700℃、1時間の前加熱処理を行った。

- 5 -

-6-

特開昭64-79919(3)

その後、完温まで冷却した。さらに、この後、Co-20atkの側を感出以上である500でに加熱した後。健界(30000e)をディスク円将
方向に印加しながら、3℃/min冷却速度で影響まで冷却した。

実施例2

実施的(におけるCrド地層をW下地層(500人)に代え、毎年中心却処理時の確果を50000。とした以外は実施例(と頻様にして磁気ディスクを作製した。

比較例1

実施例 1 における下地路の形成を省いた以外は 実施例 1 と同様にして破気ディスクを作製した。 比較例 2

実施機士における金無処理を省いた以外は実施 機士と同様にして磁気ディスクを作製した。 比較利益

実施例1における下地畑の形成およびな無処理 を行いた以外は、実施例1と同様にして破気ディ スクを作扱した。

-7-

[発明の効果]

以上説明したように、本発制によれば、系体上にCr、Cu、Mn、Mo、Si、Ta、Ti、V、Wから遊ばれる金属もしくはその合金からなる下地間を形成し、さらにCoを上体とする強健性調を組制した後、無処理を行い、下地域や区を強弱性関中に拡張・偏折させることにより、移気特性に優れた磁気記録媒体が得られる。

特許出顧人

日立マクセル株式会社

化钾人 非理士 枢 山 桥 丛 并建士 山 本 贫土男 各実施例および比較例で得られた磁気ディスクについて、VSM (試料振動型磁力計)を用いて 呼周方向および、半径方向の磁気特性を制定した。 また、各ディスクについて、トルク研定を行い、 異力性定数 Kuを求めた。結果を下記の異 1 に要 約して示す。

<u>*1</u>

実施例におよび、比較例	[1] JA	方向	半径方向		鬼方性 定数 Ky	
	Ho (De)	S	#c (Oe)	s	定数 Ku xi0 年 (erg/cc)	
1 2	780	0.86	500	0.68	6.8	
	750	0.85	550	0.68	7.0	
1	458	0.80	120	0.70	0.9	
2	410	08.0	410	0.80	1.0	
3	120	08.0	120	0.90	0.1	

上表から、明らかな様に、実施例1、2で得られた磁気ディスクは比較例の磁気ディスクに比べて、保磁力および鬼力性定数が大きく、門内方向に異力性を示していることから、本鬼明の磁気ディスクは、磁気特性に優れ、これに伴って、良好な電磁変操特性を行することが明らかである。

- 8 -

- 8 -

特別時64-79919(2)

冷却し、相変態点を通過させるという磁界中冷却 処理(T.Sanbone: and T.Mitsui、Journal of the Physical Society of Japan、Vol.18、No.3 p.p.(1253、Sept...(1963)) によって、耐気光力 性を耐力させることが検討されている。この方法 は、環膜磁気ディスクに用いることが可能である が、高密性記録に適した耐気特性は未だ得られていない。

[全明が解決しようとする問題点]

水発明は、上記は来技術が持っていた船気特性が不十分であることによる電磁変換特性の悪化を解決し、以て観気特性に優れた軽気ディスクを提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本館切者らが毎年にわたり広範な実験と試作を 続けた結果、基体上にCr. Cu. Mn. Mo. Si, Ta. Ti. V. Wから遺ぼれる金属もし くはその合金からなる下準拠を形成し、さらにC oを主体とする強硬性関や裁綱した後、無難理を 行い、下地道金銭を強硬性関単に依敵・偏折させ

- 3 -

本発明の製造方法によれば、Co基礎磁性薄膜 ディスクを、結晶変態展度以上の温度で前加熱機 理を行う。前加熱処理はその板の磁界中冷却効果 を効き続くするために、特品変態温度よりも約1 00℃以上高い温度で約0.5時間以上加熱する ことが好ましい。

例として、Co-20 att Ni 合金を強磁性 関とした場合、相談解を容易に起こすために有効 とされる、700で以上の温度で1時間以上加熱 し、一旦電温にまで冷却する耐加無処理を行い、 無距響を与えるのがいましい。次いで、初変態を (~400で)以上に加熱後、処界をディスク門 関方向に向くように印加しながら、相変態が完了 する程度以下の潜度(例えば、充起)まで冷却す るものである。このように処理すると、ぎしい歴 早中冷却効果が得られる。

上述した、Coを上体とする強硬性機は、Co 中体の他に、Co-Ni、Co-Cr、Co-N i-Cr、Co-Ni-P、Co-P、Co-V、 Co-W、Co-Pt、Co-Ni-O、Coることにより、耐気特性に優れた磁気記録媒体が 得られることを充見した。本発明は斯かる知見に 基づき完成された。

前記熱処理は、先級作詞を形成する物質の結晶 相変強点以上の温度に加熱し、次いで所定の方向 を持つ確常中で合即し、相変態点を通過させる磁 界中冷却処理を行うことにより行われる。

この処理により、Coを主体とする做破性合金は、相変態 [fcc相→fcp相]の際に、破界印加力向に磁化容易動が配向するという誘導敏気 関力性を生ずる。さらに、上起処理によって、下地を固が強破性層中に依蔽して結晶技界に関係し、金属の数距化に伴って、侵破力が向上する。

結晶相変態点とはCoまたはCo介金の最常大方体下りですが開心立力格子(ccへ、あるいは、fccがりてりへ相変態する点のことであり、この時の温度を結晶変感温度という。この温度は使用されるCoまたはCo介金に関行の値である。この結晶変質温度は実験を繰り返すことにより当業者ならば容易に決定できる。

- 4 -

Ni-NTからなる。

これらの位置性関およびド地関は、真定素者止、 スパッタリング法、イオンプレーティング法、イ オンピームデポジション法、メッキ法等、何れの 方法によっても形成するができる。

また、上述して基体は、飲化制度や動点の減い ものが好ましく、ガラスやセラミック基板が使用 される。さらに、これら基板表面に同心円状のテ クスチャリング群を形成することにより、磁気気 方性を同止させることもできる。

[实施例]

いか、実施例により本拠明を更に詳細に説明する。

医施姆士

-106-

3. 5 インチ係のガラスディスク基板上にCrからなる下地図(500人)及びCo-20mlkからなる塩的性間(500人)をスパッタリング たにより順次和屋した。次いで、このディスクを 充字権内に装幀し、5×10⁻⁷ Torrに真実体以 した後、700℃、104間の開加熱機能を行った。

一部日

-6-

- 5 -

Embodiment 1:

د کے س

An under-layer (500 Å) consisting of Cr and a ferromagnetic layer (500 Å) consisting of Co of 20 wt% have been sequentially deposited with the sputtering method on a glass disc substrate in the diameter of 3.5 inches. Subsequently, this disc has been loaded into an evacuation apparatus and then evacuated to the vacuum condition of 5 \times 10⁻⁷ Torr and thereafter it has been subjected to the preheating process for an hour at 700°C.